Zur Wechselwirkung von Gasen mit Kohlenstoff-Nanoröhren, Graphit und C_{60}

im Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin eingereichte Dissertation

> von Hendrik Ulbricht aus Berlin

November 2003

Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit von Dezember 2000 bis November 2003 am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. G. Ertl angefertigt.

Erstgutachter: Prof. Dr. G. Ertl

Zweitgutachter: Prof. Dr. M. Wolf

Datum der Disputation: 19.12.2003

Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung	1
2	Kon	nzepte	5
	2.1	Kohlenstoff-Nanoröhren	5
		2.1.1 Inhomogenitäten im SWNT-Material	9
	2.2	Adsorptions- und Desorptionskinetik	10
		2.2.1 Diffusion: CDD-Modell	17
	2.3	Beeinflussung der Eigenschaften	20
3	Pro	ben und Experimenteller Aufbau	25
	3.1	Die Proben	25
		3.1.1 Graphit: HOPG	25
		3.1.2 Nanorohrmaterial	26
		3.1.3 C_{60} -Filme auf HOPG	27
		3.1.4 Nanorohrfilm auf Saphir	28
	3.2	UHV-Kammer	29
		3.2.1 Desorptionsprobenhalter	30
		3.2.2 Leitfähigkeitsprobenhalter	31
		3.2.3 Doser, Verdampfer und Gassystem	33
	3.3	LITD-Aufbau	34
4	Ads	orptionskinetik	37
	4.1	Grundlegendes	37
	4.2	Haftverhalten	41
		4.2.1 Bedeckungsabhängigkeit	42
		4.2.2 Temperaturabhängigkeit	47
	4.3	Zusammenfassung	50
5	Des	orptionskinetik	53
	5.1	Auswertungsmethoden	54
		5.1.1 Frequenzfaktoren aus Dampfdruck-Kurven	54

		5.1.2 Molekularmechanik-Rechnungen 5	7
	5.2	Adsorbat-Substrat-Wechselwirkungen 5	
		5.2.1 Inerte Moleküle	8
		$5.2.2$ C_{60} -Einkapselung in SWNT 6	5
		5.2.3 Polare Moleküle und Inhomogenitäten 6	9
	5.3	Inhomogenitäten und Oxidation	7
	5.4	Systematik: VdW-Wechselwirkung	7
		5.4.1 Gase auf HOPG	0
		5.4.2 Gase auf SWNT-Material	5
		5.4.3 Gase auf C_{60} -Film	7
	5.5	Benetzen	8
	5.6	Zusammenfassung	
6		usion: LITD 10	
	6.1	Methode: Idee und Theorie	
	6.2	Messungen auf HOPG und SWNT	
	6.3	Zusammenfassung	2
7	Toit	fähigkeit und Thermokraft 11	9
1	7.1	8	
	1.1	Grundlagen	
	7.2	7.1.3 Ablauf des Experiments	
	7.2	Temperaturabhängigkeit	
	1.5	Adsorbateinfluss	
		7.3.2 Stickstoffdioxid	
	7 1	7.3.3 Andere Gase	
	7.4	Zusammenfassung und Ausblick	4
8	Zusa	ammenfassung und Ausblick 13	7
		S .	
A		Bedeckungsserien 14	
	A.1	Ammoniak	
	A.2	Ammoniak: Hohe Bedeckung	
	A.3	Benzol	
		Chloroform	
	A.5	Dichlorbenzol	6
	A.6	Dichlorethan	7
	A.7	Dimethylformamid	8
	A 8	Ethanol	9

NHALTSVERZEICHNIS	ii
A.9 Kohlendioxid	0
A.10 Kohlenmonoxid	1
A.11 Methan	2
A.12 Sauerstoff	3
A.13 Sauerstoff: Hohe Bedeckung	4
A.14 Schwefelhexafluorid	5
A.15 Stickstoff	6
A.16 Toluol	7
A.17 Weitere Gase	8
Literaturverzeichnis 159	9
Kurzfassung 167	7
Publikationen 169	9
Danksagung 171	1
Lebenslauf 173	3

Abbildungsverzeichnis

2.1	Die drei Kohlenstoff-Strukturen		6
2.2	Die dreidimensionale Bandstruktur des Valenz- (π) und Lei-		
	tungsbandes (π^*)		7
2.3	Verschiedene Möglichkeiten, eine Graphitschicht aufzurollen .		8
2.4	Defektstellen in Seitenwand und Kappe der SWNT-Struktur		9
2.5	Ausbildung von antibindendem (Md^*) und bindendem (Md)		
	Elektronenzustand durch Chemisorption		10
2.6	Bildladung als Grund für VdW-Wechselwirkung		11
2.7	Adsorption bei tiefen Temperaturen auf der Oberfläche		12
2.8	Wechselwirkungspotential $V(z)$ für aktivierte Chemisorption .		13
2.9	Wachstumsmoden auf einer Oberfläche		14
2.10	Bedeckungsserien von Chloroform und Benzol auf Graphit		15
2.11	Desorption 0. Ordnung von Xenon-Multilagen auf Graphit		15
2.12	Käsemodell zur Veranschaulichung von Diffusionsprozessen		17
2.13	Zeitliche Entwicklung des Gesamtkonzentrationsprofils $C(z)$.		19
2.14	Elektron-Akzeptor adsorbiert an Halbleiteroberfläche		21
2.15	Nanorohrbündel aus metallischen (dunkel) und halbleitenden		
	(hell) Kohlenstoff-Nanoröhren		23
3.1	Verwendetes SWNT-Material		27
3.2	Thermische Desorptions (TD)-Spektren von gleichen Mengen		
	Toluol auf einer zunehmend mit C_{60} bedeckten HOPG-Oberfläch	e	28
3.3	Leitfähigkeit eines SWNT-Films auf einer Saphirscheibe über		
	der Filmdicke aufgetragen		29
3.4	Die UHV-Kammer mit Vorkammer und Transfersystem		30
3.5	Probenhalter für Desorptionsexperimente		31
3.6	Leitfähigkeitsprobenhalter		32
3.7	TD-Spektrum von H_2O auf SWNT-Film auf Saphirscheibe		32
3.8	Aufbau zur LITD-Messung		34
3.9	Abstandsserie zur Ermittlung des Zeitnullpunktes der TOF-		
	Messungen von Xe von SWNT-Material		35

4.1	Potentialschema für haftenden und streuenden Pfad des ge-	0.0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
4.2		40
4.3	Bedeckungsabhängigkeit der Haftwahrscheinlichkeit r von Sau-	
	1	42
4.4	Bedeckungsabhängigkeit der Haftwahrscheinlichkeit von Xe-	
	non auf drei Oberflächen	44
4.5		45
4.6		46
4.7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
4.8	Haftwahrscheinlichkeit r_0 für Xenon auf SWNT und C_{60} -Film	
	1	49
4.9	Temperaturabhängigkeit der Haftwahrscheinlichkeit von NH_3	
	auf SWNT-Material	50
5.1	Dampfdruck-Kurve für N_2 mit Antoine-Fit	56
5.2	Berechnete Energiepotentialfläche für Xe auf einem SWNT-	
	Bündel	58
5.3	Bedeckungsserien von Xe auf HOPG, SWNT und C_{60} -Film	59
5.4		61
5.5	Abgebrochenes und fortgesetztes TD-Experiment	62
5.6	Mögliche Adsorptionsplätze an einem Nanorohrbündel	62
5.7		63
5.8	Eine TEM-Aufnahme, die eine einzelne Peapod zeigt	65
5.9		66
5.10		68
5.11	Potentielle Energie entlang den Flächen A, B und C einer drei-	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	69
5.12		70
	TD-Spektren von Wasser auf Graphit, SWNT-Material und	
	$C_{60} ext{-Film}$	72
5.14	Bedeckungsserien von Methanol von HOPG und SWNT-Material	
	Zur Wechselwirkung eines inerten und eines polaren Adsorbats	
	<u>-</u>	75
5.16	-	76
	Bedeckungsserie von NO_2 bzw. NO auf HOPG	79
	-	80
		82
	Gleichzeitig aufgenommene Massen bei einem TD-Experiment	_
		83

5.21	Veränderung des Physisorptionsmerkmals von NO und NO_2
	während 10 Ar^+ -Bestrahlungs-Zyklen 85
5.22	Thermische Desorptions-Spektren von vier Massen zeitgleich
	aufgenommen vor und nach Ionenbehandlung 86
5.23	TD-Spektren aller untersuchten Moleküle auf HOPG, SWNT-
	Material und C_{60} -Film
5.24	Bindungsenergien in der 1. ML auf HOPG über statischen
	Polarisierbarkeiten dargestellt
5.25	Bindungsenergien E_B der Adsorbate auf SWNT-Material über
	der statischen Polarisierbarkeit
5.26	Bindungsenergien über statischen Polarisierbarkeiten für Gase
	von C_{60} -Filmen
5.27	Verschiedene Benetzungsarten in Abhängigkeit vom Benet-
	zungswinkel
5.28	Benetzungsplot für Graphit. Bindungsenergie der 1. ML $(E_B 1. ML)$
	über der Bindungsenergie der Multilage $(E_B 2.ML)$ 100
5.29	Darstellung zum Benetzungsverhalten der SWNT- und der
	C_{60} -Oberfläche
6.1	Potentialenergiefläche für Xenon über eine SWNT-Bündeloberfläche
0.1	mit und ohne vorherige Xe -Bedeckung 104
6.2	Konzentrationsprofil einer berechneten Xenonbedeckung 105
6.3	Pro Laserpuls desorbierte Gasmenge (yield) für gleiche Pul-
0.5	sanzahl bei veränderlicher Laserleistung
6.4	Flugzeitspektren (TOF) von Xe von HOPG und SWNT nach
0.4	einem Laserpuls von $20 \ mW \dots 107$ d und $5 \ WW1$ hach
6.5	Gezeigt ist Laseryield der ersten 10-1. Pulse auf SWNT-Material 109
6.6	Temperaturabhängige Änderung des Konzentrationsprofils C . 110
6.7	Der natürliche Logarithmus des normierten yield über der in-
0.1	versen Temperatur
	versen remperatur
7.1	Temperaturabhängigkeit des Widerstandes
7.2	Temperaturabhängiger Widerstand des dickeren Films mit Glei-
	chung (7.5) gefittet
7.3	Variable Range Hopping (VRH) über Bündel-Bündel-Kontakt-
	stellen
7.4	Temperaturabhängigkeit der Thermokraft S unseres dickeren
	Films
7.5	Elektrischer Widerstand des SWNT-Films bei \mathcal{O}_2 -Dosierung . 127
7.6	Widerstand und Thermokraft des SWNT-Materials bei NO_2 -
	Dosierung

7.7	Widerstand und Thermokraft bei SF_6 -Dosierung 130
7.8	R und S während der Dosierung von C_6H_6
7.9	Widerstand und Thermokraft während des Dosierens von H_2O 131
7.10	Widerstand (links) und Thermokraft (rechts) beim Dosieren
	von CH_4O
7.11	Widerstand und Thermokraft bei Dosieren von NH_3 133
A.1	Ammoniak von HOPG und SWNT
A.2	Hohe Bedeckungen von Ammoniak auf SWNT
A.3	Benzol von HOPG, SWNT und C_{60} -Film
A.4	Chloroform von HOPG, SWNT und C_{60} -Film
A.5	Dichlorbenzol von HOPG, SWNT und C_{60} -Film 146
A.6	Dichlorethan von HOPG und SWNT
A.7	Dimethylformamid (DMF) von HOPG, SWNT und C_{60} -Film . 148
A.8	Ethanol von HOPG, SWNT und C_{60} -Film
A.9	Kohlendioxid von HOPG und SWNT
	Kohlenmonoxid von HOPG und SWNT
A.11	Methan von HOPG und SWNT
A.12	Sauerstoff von HOPG und SWNT
A.13	Hohe Bedeckungen von molekularem Sauerstoff auf SWNT $$ 154
	Schwefelhexafluorid von HOPG und SWNT
A.15	Stickstoff von HOPG und SWNT
A.16	Toluol von HOPG, SWNT und C_{60} -Film

Tabellenverzeichnis

5.1	Parameter für die einzelnen Zyklen der Ar^+ -Bestrahlung	84
5.2	TD-Spektren aller untersuchten Moleküle auf HOPG (links),	
	SWNT-Material (mitte) und C_{60} -Film (rechts)	91
5.3	Heizraten β , Bindungsenergien E_B von verschiedenen Substraten und permanente Dipolmomente μ_0 sind für alle Adsorbate	
	gezeigt	92
7.1	Stärke der Änderung der Leitfähigkeit und die Art ihrer Do-	
	tierung (p oder n) aufgelistet	134

Abkürzungen

amu atomic mass unit

(e-e)-Streuung Elektron-Elektron-Streuung (e-ph)-Streuung Elektron-Phonon-Streuung DFT density functional theory

DIET desorption induced by electronic transitions

DIMET desorption induced by multiple electronic transitions

FET Feldeffekt-Transistor

HOPG highly oriented pyrolytic graphite LDA local density approximation LITD laser-induced thermal desorption

ML Monolage n negativ p positiv

PLV pulsed laser vaporisation PT percolation threshold

QMS quadrupol mass spectrometer SWNT single-wall carbon nanotube STM Raster-Tunnelmikroskopie STS Raster-Tunnelspektroskopie TD Thermische Desorption

TDS Thermische Desorptions-Spektroskopie

UHV Ultra-Hochvakuum VRH variable range hopping

VdW Van der Waals

XPS X-ray photoemission spectroscopy